

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2010-235585

(P2010-235585A)

(43) 公開日 平成22年10月21日(2010.10.21)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
<b>C07F 9/36</b> (2006.01)	C07F 9/36	4H006
<b>C07C 249/02</b> (2006.01)	C07C 249/02	4H039
<b>C07C 251/20</b> (2006.01)	C07C 251/20	4H050
<b>C07B 53/00</b> (2006.01)	C07B 53/00 B	
<b>C07B 61/00</b> (2006.01)	C07B 61/00 300	

審査請求 有 請求項の数 14 O L (全 18 頁)

(21) 出願番号 特願2010-30670 (P2010-30670)  
 (22) 出願日 平成22年2月15日 (2010.2.15)  
 (31) 優先権主張番号 特願2009-60119 (P2009-60119)  
 (32) 優先日 平成21年3月12日 (2009.3.12)  
 (33) 優先権主張国 日本国(JP)

(71) 出願人 503360115  
 独立行政法人科学技術振興機構  
 埼玉県川口市本町四丁目1番8号  
 (74) 代理人 100079005  
 弁理士 宇高 克己  
 (72) 発明者 小林 修  
 東京都千代田区神田司町2-19  
 (72) 発明者 山下 恭弘  
 東京都文京区弥生1-3-9  
 (72) 発明者 関 和貴  
 埼玉県鶴ヶ島市上広谷382-1 アクシ  
 スソメイ606  
 (72) 発明者 チェン イジン  
 東京都台東区池之端2-5-46-307  
 Fターム(参考) 4H006 AA02 AC21 AC41

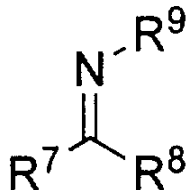
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 フルオレノンイミンを用いた炭素-炭素結合生成反応

(57) 【要約】 (修正有)

【課題】 ジアミン類縁体あるいはアミノアルコール類縁体を効率良く提供する。

【解決手段】 炭素-炭素結合を生成する反応方法であって、フルオレノンイミン化合物と、下記の一般式 [ I I ] で表される化合物、またはカルボニル化合物を反応させてジアミン類縁体、またはアミノアルコール類縁体を合成する。一般式 [ I I ]



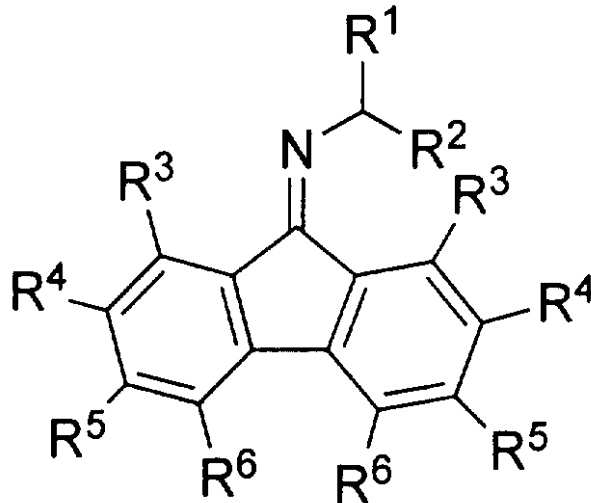
【選択図】 なし

## 【特許請求の範囲】

## 【請求項 1】

炭素 - 炭素結合を生成する反応方法であって、  
 下記の一般式 [ I ] で表される化合物と、下記の一般式 [ I I ] で表される化合物とを  
 反応させてジアミン類縁体を生成する  
 ことを特徴とする反応方法。

一般式 [ I ]

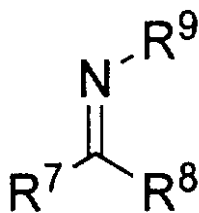


10

20

[ 一般式 [ I ] 中、 $R^1$ 、 $R^2$  は、H または炭化水素基（炭化水素基は、置換基を有する場合と、置換基を有さない場合とが有る。）である。 $R^1$  と  $R^2$  とは、同一でも、異なるものでも良い。 $R^3$ 、 $R^4$ 、 $R^5$ 、 $R^6$  は、H、F、Cl、Br、I、炭化水素基（炭化水素基は、置換基を有する場合と、置換基を有さない場合とが有る。）、O、S 又は N（O、S、N は、置換基を有する場合と、水素原子のみ有する場合とが有る。）である。 $R^3$ 、 $R^4$ 、 $R^5$ 、 $R^6$  は、全てが同一でも、異なるものでも良い。]

一般式 [ I I ]



30

[ 一般式 [ I I ] 中、 $R^7$ 、 $R^8$  は、H または炭化水素基（炭化水素基は、置換基を有する場合と、置換基を有さない場合とが有る。）である。 $R^9$  は、COOR、SO<sub>2</sub>R 又は POR<sub>2</sub>（R は炭化水素基（炭化水素基は、置換基を有する場合と、置換基を有さない場合とが有る。））である。]

40

## 【請求項 2】

一般式 [ I ] における  $R^1$ 、 $R^2$ 、 $R^3$ 、 $R^4$ 、 $R^5$ 、 $R^6$  の炭化水素基がアルキル基、アリール基、アルケニル基、又はアラルキル基であることを特徴とする請求項 1 の反応方法。

## 【請求項 3】

一般式 [ I ] における炭化水素基は炭素数が 1 ~ 10 であることを特徴とする請求項 1 又は請求項 2 の反応方法。

## 【請求項 4】

一般式 [ I I ] における  $R^7$ 、 $R^8$  の炭化水素基がアルキル基、アリール基、アルケニル基、又はアラルキル基であることを

50

ことを特徴とする請求項 1 の反応方法。

【請求項 5】

一般式 [ I I ] における  $R^7$  ,  $R^8$  の炭化水素基は炭素数が 1 ~ 10 である  
ことを特徴とする請求項 1 又は請求項 4 の反応方法。

【請求項 6】

一般式 [ I I ] における  $R^9$  の炭化水素基がアルキル基、アリール基、アルケニル基、  
又はアラルキル基である

ことを特徴とする請求項 1 の反応方法。

【請求項 7】

一般式 [ I I ] における  $R^7$  の炭化水素基は炭素数が 1 ~ 10 である  
ことを特徴とする請求項 1 又は請求項 6 の反応方法。

10

【請求項 8】

光学活性な第四級アンモニウム塩の存在下で一般式 [ I ] で表される化合物と一般式 [ I I ]  
で表される化合物とを反応させてジアミン類縁体を生成する

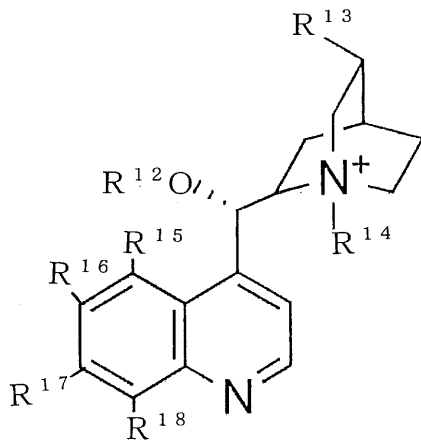
ことを特徴とする請求項 1 ~ 請求項 7 いずれかの反応方法。

【請求項 9】

光学活性な第四級アンモニウム塩は下記一般式 [ I V ] の構造を持つ化合物である  
ことを特徴とする請求項 8 の反応方法。

一般式 [ I V ]

20



30

[ 一般式 [ I V ] 中、 $R^{12}$  ,  $R^{13}$  ,  $R^{14}$  は炭化水素基である。  $R^{15}$  ,  $R^{16}$  ,  $R^{17}$  ,  $R^{18}$  は H 又は炭化水素基である。 ]

【請求項 10】

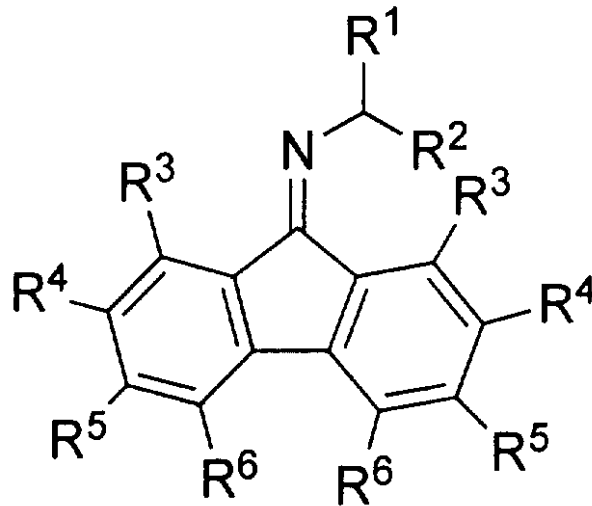
炭素 - 炭素結合を生成する反応方法であって、

下記の一般式 [ I ] で表される化合物と、下記の一般式 [ I I I ] で表される化合物と  
を反応させてアミノアルコール類縁体を生成する

ことを特徴とする反応方法。

一般式 [ I ]

40

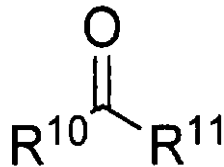


10

[一般式 [ I ] 中、 $R^1$ 、 $R^2$  は、H または炭化水素基（炭化水素基は、置換基を有する場合と、置換基を有さない場合とが有る。）である。 $R^1$  と  $R^2$  とは、同一でも、異なるものでも良い。 $R^3$ 、 $R^4$ 、 $R^5$ 、 $R^6$  は、H、F、Cl、Br、I、炭化水素基（炭化水素基は、置換基を有する場合と、置換基を有さない場合とが有る。）、O、S 又は N（O、S、N は、置換基を有する場合と、水素原子のみ有する場合とが有る。）である。 $R^3$ 、 $R^4$ 、 $R^5$ 、 $R^6$  は、全てが同一でも、異なるものでも良い。]

20

一般式 [ I I I ]



[一般式 [ I I I ] 中、 $R^{10}$  は炭化水素基（炭化水素基は、置換基を有する場合と、置換基を有さない場合とが有る。）である。 $R^{11}$  は H または炭化水素基（炭化水素基は、置換基を有する場合と、置換基を有さない場合とが有る。）である。 $R^{10}$  と  $R^{11}$  とは、同一でも、異なるものでも良い。]

30

【請求項 1 1】

一般式 [ I ] における  $R^1$ 、 $R^2$ 、 $R^3$ 、 $R^4$ 、 $R^5$ 、 $R^6$  の炭化水素基がアルキル基、アリール基、アルケニル基、又はアラルキル基であることを特徴とする請求項 1 0 の反応方法。

【請求項 1 2】

一般式 [ I ] における炭化水素基は炭素数が 1 ~ 1 0 であることを特徴とする請求項 1 0 又は請求項 1 1 の反応方法。

40

【請求項 1 3】

一般式 [ I I I ] における  $R^{10}$ 、 $R^{11}$  の炭化水素基がアルキル基、アリール基、アルケニル基、又はアラルキル基であることを特徴とする請求項 1 0 の反応方法。

【請求項 1 4】

一般式 [ I I I ] における  $R^{10}$ 、 $R^{11}$  の炭化水素基は炭素数が 1 ~ 1 0 であることを特徴とする請求項 1 0 又は請求項 1 3 の反応方法。

【発明の詳細な説明】

50

## 【技術分野】

## 【0001】

本発明は、特に、フルオレノンイミンを用いた効率的な炭素 - 炭素結合生成反応に関する。

## 【背景技術】

## 【0002】

単純アルキルアミンを用いた求核反応には、ニトロアルカンを等価体として用いた手法が開発されている。

## 【先行技術文献】

## 【非特許文献】

## 【0003】

【非特許文献1】Kobayashi, S.; Yazaki, R.; Seki, K.; Yamashita, Y. *Angew. Chem. Int. Ed.* 2008, 47, 5613.

【非特許文献2】Rosini, G.; Ballini, R. *Synthesis*, 1988, 833.

【非特許文献3】Westermann, B. *Angew. Chem. Int. Ed.* 2003, 42, 151.

## 【発明の概要】

## 【発明が解決しようとする課題】

## 【0004】

単純アルキルアミンを用いた求核反応が多く開発されて来た。しかしながら、これまでの手法では、反応後にアミノ基に変換するに際して、煩瑣な還元操作が必要であった。

## 【0005】

ところで、フルオレノンイミンは、窒素原子の位の炭素上に生成するアニオンを極度に安定化する効果を持っている。この結果、弱塩基を用いても、容易に脱プロトン化が起きる。従って、各種置換アルキルアミンを用いた反応に適用できると考えられた。本発明者は、先に、フルオレノンイミンを用いたグリシン誘導体、ホスホン酸類縁体の効率的Mannich型反応を提案している。ところが、この提案では基質が限られていた。

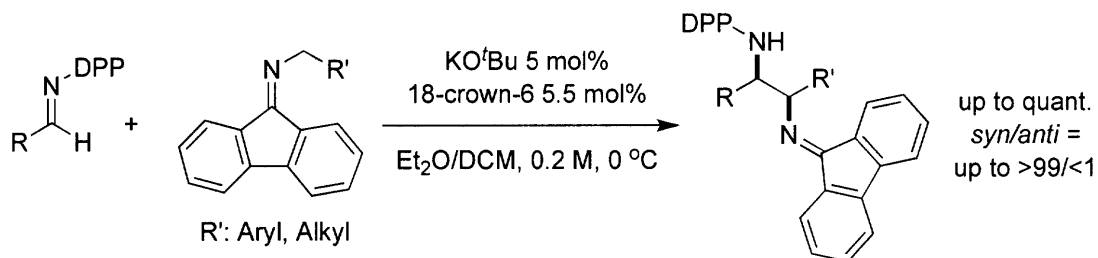
## 【0006】

従って、本発明が解決しようとする課題は、ジアミン類縁体あるいはアミノアルコール類縁体を効率良く提供することである。

## 【課題を解決するための手段】

## 【0007】

前記課題を解決する為の検討が、鋭意、推し進められて行った。すなわち、単純アルキルアミンの活性化によるMannich型反応の開発が鋭意推し進められて行った。その結果、例えばフルオレノンイミンとして保護された単純アルキルアミン（例えば、ベンジルアミン、エチルアミン、メチルアミンなど）がイミンに対して効率的、高ジアステレオ選択的に付加することが見出されるに至った。この反応により得られた保護1,2ジアミンは、酸加水分解処理によって、簡単に、フリーの1,2ジアミンに導かれた。



## 【0008】

上記知見に基づいて本発明が達成された。

## 【0009】

すなわち、前記の課題は、炭素 - 炭素結合を生成する反応方法であって、

10

20

30

40

50

下記の一般式 [ I ] で表される化合物と、下記の一般式 [ I I ] で表される化合物とを反応させてジアミン類縁体を生成することを特徴とする反応方法によって解決される。

【 0 0 1 0 】

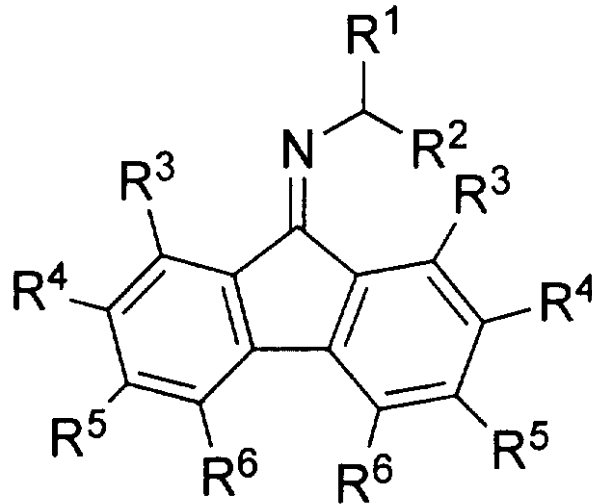
又、炭素 - 炭素結合を生成する反応方法であって、

光学活性な第四級アンモニウム塩の存在下で、下記の一般式 [ I ] で表される化合物と下記の一般式 [ I I ] で表される化合物とを反応させてジアミン類縁体を生成することを特徴とする反応方法によって解決される。

【 0 0 1 1 】

一般式 [ I ]

10



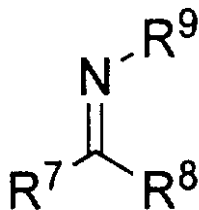
20

一般式 [ I ] 中、 $R^1$ 、 $R^2$  は、H または炭化水素基（炭化水素基は、置換基を有する場合と、置換基を有さない場合とが有る。）である。 $R^1$  と  $R^2$  とは、同一でも、異なるものでも良い。 $R^3$ 、 $R^4$ 、 $R^5$ 、 $R^6$  は、H、F、Cl、Br、I、炭化水素基（炭化水素基は、置換基を有する場合と、置換基を有さない場合とが有る。）、O、S 又は N（O、S、N は、置換基を有する場合と、水素原子のみ有する場合とが有る。）である。 $R^3$ 、 $R^4$ 、 $R^5$ 、 $R^6$  は、全てが同一でも、異なるものでも良い。

30

【 0 0 1 2 】

一般式 [ I I ]



40

一般式 [ I I ] 中、 $R^7$ 、 $R^8$  は、H または炭化水素基（炭化水素基は、置換基を有する場合と、置換基を有さない場合とが有る。）である。 $R^9$  は、COOR、SO<sub>2</sub>R 又は POR<sub>2</sub>（R は炭化水素基（炭化水素基は、置換基を有する場合と、置換基を有さない場合とが有る。））である。

【 0 0 1 3 】

又、前記の課題は、

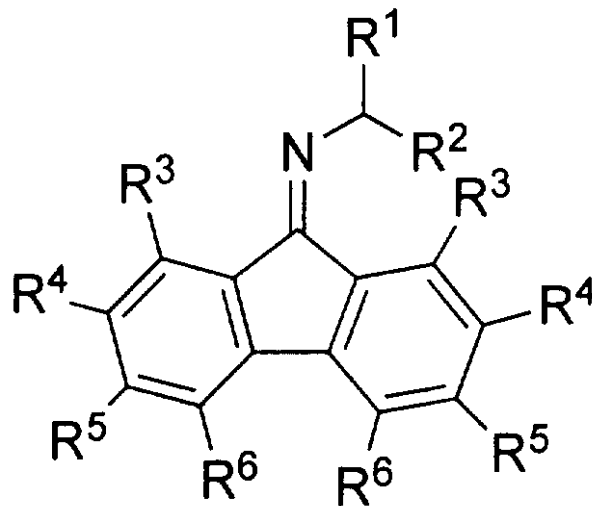
炭素 - 炭素結合を生成する反応方法であって、

下記の一般式 [ I ] で表される化合物と、下記の一般式 [ I I I ] で表される化合物とを反応させてアミノアルコール類縁体を生成することを特徴とする反応方法によって解決される。

50

【 0 0 1 4 】

一般式 [ I ]



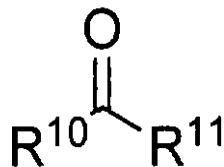
10

一般式 [ I ] 中、 $R^1$ 、 $R^2$  は、H または炭化水素基（炭化水素基は、置換基を有する場合と、置換基を有さない場合とが有る。）である。 $R^1$  と  $R^2$  とは、同一でも、異なるものでも良い。 $R^3$ 、 $R^4$ 、 $R^5$ 、 $R^6$  は、H、F、Cl、Br、I、炭化水素基（炭化水素基は、置換基を有する場合と、置換基を有さない場合とが有る。）、O、S 又は N（O、S、N は、置換基を有する場合と、水素原子のみ有する場合とが有る。）である。 $R^3$ 、 $R^4$ 、 $R^5$ 、 $R^6$  は、全てが同一でも、異なるものでも良い。

20

【 0 0 1 5 】

一般式 [ I I I ]



30

一般式 [ I I I ] 中、 $R^{10}$  は炭化水素基（炭化水素基は、置換基を有する場合と、置換基を有さない場合とが有る。）である。 $R^{11}$  は H または炭化水素基（炭化水素基は、置換基を有する場合と、置換基を有さない場合とが有る。）である。 $R^{10}$  と  $R^{11}$  とは、同一でも、異なるものでも良い。

【 発明の効果 】

【 0 0 1 6 】

本発明（フルオレニリデン基で保護されたアルキルアミンを炭素求核剤として用いた炭素 - 炭素結合生成反応）によって、1, 2 - ジアミン類縁体やアミノアルコールが効率的に得られた。そして、例えば還元操作を経ずとも、酸処理による加水分解で、目的とするアミノ基に直接変換が可能である。例えば、ニトロアルカンを用いた場合に比べ、反応後にアミノ基を得る為の還元操作が必要ない為、エネルギー的に有利である。このことから、医薬品等のファインケミカル分野で有用な目的物が効率的に得られた。

40

【 発明を実施するための形態 】

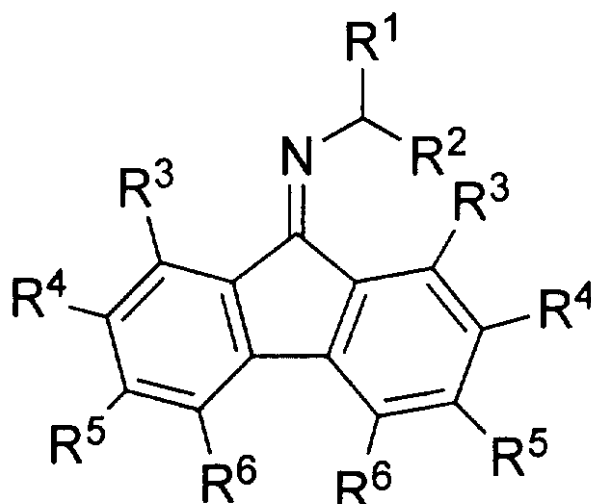
【 0 0 1 7 】

本発明は炭素 - 炭素結合を生成する反応方法である。この方法は、特に、ジアミン類縁体を生成する方法である。そして、下記の一般式 [ I ] で表される化合物と下記の一般式 [ I I ] で表される化合物とを反応させる方法である。

【 0 0 1 8 】

50

## 一般式 [ I ]



10

一般式 [ I ] 中、 $R^1$ 、 $R^2$  は、H または炭化水素基（炭化水素基は、置換基を有する場合と、置換基を有さない場合とが有る。）である。 $R^1$  と  $R^2$  とは、同一でも、異なるものでも良い。 $R^3$ 、 $R^4$ 、 $R^5$ 、 $R^6$  は、H、F、Cl、Br、I、炭化水素基（炭化水素基は、置換基を有する場合と、置換基を有さない場合とが有る。）、O、S 又は N（O、S、N は、置換基を有する場合と、水素原子のみ有する場合とが有る。）である。 $R^3$ 、 $R^4$ 、 $R^5$ 、 $R^6$  は、全てが同一でも、異なるものでも良い。

20

上記  $R^1$ 、 $R^2$ 、 $R^3$ 、 $R^4$ 、 $R^5$ 、 $R^6$  の炭化水素基は、好ましくは、炭素数が 1 ~ 10 のものである。そして、アルキル基、アリール基、アルケニル基、又はアラルキル基が好ましい。好ましいアルキル基は炭素数が 1 ~ 6 のものである。特に好ましいアルキル基は、メチル基、エチル基、プロピル基、*i*-プロピル基、ブチル基、*t*-ブチル基である。好ましいアリール基は炭素数が 6 ~ 10 のものである。特に好ましいアリール基は、フェニル基、ナフチル基（例えば、1-naphthyl, 2-naphthyl）である。好ましいアルケニル基は炭素数が 3 ~ 9 のものである。特に好ましいアルケニル基はビニル基、メチルビニル基（例えば、2-methylvinyl）である。好ましいアラルキル基は炭素数が 7 ~ 10 のものである。特に好ましいアラルキル基は、例えばベンジル基（Bn）やアルキルナフチル基（例えば、1-naphthylmethyl, 2-naphthylmethyl）である。前記アルキル基、アリール基、アルケニル基、アラルキル基は、置換基を有する場合と、置換基を有さない場合とが有る。この置換基としては、例えば F、Cl、Br、I、CN 等が挙げられる。アルキル基も挙げられる。 $R^1$ 、 $R^2$  は、特に、前記アルキル基、アリール基、アルケニル基、アラルキル基の置換基として、前記以外にも、アセタール基、*t*-ブチルジメチルシリルオキシ基などのトリアルキルシリルオキシ基、エトキシカルボニル基などのアルコキシカルボニル基も挙げられる。 $R^3$ 、 $R^4$ 、 $R^5$ 、 $R^6$  は、上記した基の他にも、例えば O、S 又は N（O、S、N は、置換基を有する場合と、置換基を有さない場合とが有る。）であっても良い。この場合の置換基としては、例えば炭素数が 1 ~ 10 のアルキルが挙げられる。従って、 $R^3$ 、 $R^4$ 、 $R^5$ 、 $R^6$  は、MeO、MeS、Me<sub>2</sub>N 等であっても良い。これ等の RO、RS、R<sub>2</sub>N（R = アルキル基）は好ましい。

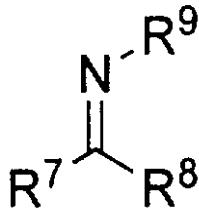
30

40

【0019】

## 一般式 [ II ]





一般式 [ I I ] 中、 $\text{R}^7$ 、 $\text{R}^8$  は、H または炭化水素基（炭化水素基は、置換基を有する場合と、置換基を有さない場合とが有る。）である。 $\text{R}^9$  は、 $\text{COOR}$ 、 $\text{SO}_2\text{R}$  又は  $\text{POR}_2$ （ $\text{R}$  は炭化水素基（炭化水素基は、置換基を有する場合と、置換基を有さない場合とが有る。））である。

10

上記  $\text{R}^7$ 、 $\text{R}^8$  の炭化水素基は、好ましくは、炭素数が 1 ~ 10 のものである。そして、アルキル基、アリール基、アルケニル基、又はアラルキル基が好ましい。好ましいアルキル基は炭素数が 1 ~ 6 のものである。特に好ましいアルキル基は、メチル基、エチル基、プロピル基、*i*-プロピル基、ブチル基、*t*-ブチル基である。好ましいアリール基は炭素数が 6 ~ 10 のものである。特に好ましいアリール基は、フェニル基、ナフチル基（例えば、1-naphthyl, 2-naphthyl）である。好ましいアルケニル基は炭素数が 3 ~ 9 のものである。特に好ましいアルケニル基はビニル基、メチルビニル基（例えば、2-methylvinyl）である。好ましいアラルキル基は炭素数が 7 ~ 10 のものである。特に好ましいアラルキル基は、例えばベンジル基や 1-naphthylmethyl, 2-naphthylmethyl 等のアルキルナフチル基である。前記アルキル基、アリール基、アルケニル基、アラルキル基は、置換基を有する場合と、置換基を有さない場合とが有る。この置換基としては、例えば F, Cl, Br, I, CN 等が挙げられる。炭素数が 1 ~ 10 のアルキル基も挙げられる。 $\text{R}^7$  と  $\text{R}^8$  とは、同一でも、異なるものでも良い。尚、 $\text{R}^7$ 、 $\text{R}^8$  の少なくとも一方は炭化水素基であることが好ましい。

20

上記  $\text{R}^9$  は、 $\text{COOR}$ 、 $\text{SO}_2\text{R}$  又は  $\text{POR}_2$ （ $\text{R}$  は炭化水素基）である。この炭化水素基  $\text{R}$  は、好ましくは、炭素数が 1 ~ 10 のものである。そして、アルキル基、アリール基、アルケニル基、又はアラルキル基が好ましい。好ましいアルキル基は炭素数が 1 ~ 6 のものである。特に好ましいアルキル基は、メチル基、エチル基、プロピル基、*i*-プロピル基、ブチル基、*t*-ブチル基である。好ましいアリール基は炭素数が 6 ~ 10 のものである。特に好ましいアリール基は、フェニル基、ナフチル基（例えば、1-naphthyl, 2-naphthyl）である。好ましいアルケニル基は炭素数が 3 ~ 9 のものである。特に好ましいアルケニル基はビニル基、メチルビニル基（例えば、2-methylvinyl）である。好ましいアラルキル基は炭素数が 7 ~ 10 のものである。特に好ましいアラルキル基は、例えばベンジル基や 1-naphthylmethyl, 2-naphthylmethyl 等のアルキルナフチル基である。前記アルキル基、アリール基、アルケニル基、アラルキル基は、置換基を有する場合と、置換基を有さない場合とが有る。この置換基としては、例えば F, Cl, Br, I, CN 等が挙げられる。炭素数が 1 ~ 10 のアルキル基も挙げられる。

30

#### 【0020】

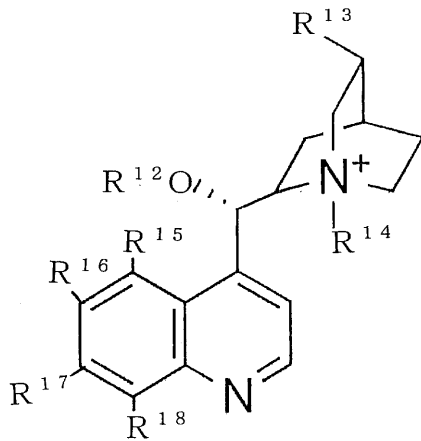
本発明は炭素-炭素結合を生成する反応方法である。この方法は、特に、ジアミン類縁体を生成する方法である。そして、光学活性な第四級アンモニウム塩の存在下で、上記の一般式 [ I ] で表される化合物と上記の一般式 [ I I ] で表される化合物とを反応させる方法である。

40

#### 【0021】

光学活性な第四級アンモニウム塩は、特に、下記一般式 [ I V ] の構造を持つ化合物が好ましい。

一般式 [ I V ]



10

一般式 [ I V ] 中、 $R^{12}$  は炭化水素基である。好ましくは炭素数が 1 ~ 10 のアルキル基である。又は、炭素数が 7 ~ 11 のアラルキル基である。 $R^{13}$  は炭化水素基である。好ましくは炭素数が 1 ~ 10 のアルキル基またはアルケニル基である。 $R^{14}$  は炭化水素基（置換基を持つ場合と、置換基を持たない場合とが有る。）である。例えば、アルキル基、アリール基、アルケニル基、アラルキル基などである。好ましいアルキル基は炭素数が 1 ~ 6 のものである。好ましいアリール基は炭素数が 6 ~ 10 のものである。好ましいアルケニル基は炭素数が 3 ~ 9 のものである。好ましいアラルキル基は炭素数が 7 ~ 11 のものである。前記アルキル基、アリール基、アルケニル基、アラルキル基は、置換基を有する場合と、置換基を有さない場合とが有る。 $R^{15}$ ,  $R^{16}$ ,  $R^{17}$ ,  $R^{18}$  は H 又は炭化水素基である。この炭化水素基は、好ましくは、炭素数が 1 ~ 10 のものである。そして、アルキル基、アリール基、アルケニル基、又はアラルキル基が好ましい。好ましいアルキル基は炭素数が 1 ~ 6 のものである。特に好ましいアルキル基は、メチル基、エチル基、プロピル基、*i*-プロピル基、ブチル基、*t*-ブチル基である。好ましいアリール基は炭素数が 6 ~ 10 のものである。特に好ましいアリール基は、フェニル基、ナフチル基（例えば、1-naphthyl, 2-naphthyl）である。好ましいアルケニル基は炭素数が 3 ~ 9 のものである。特に好ましいアルケニル基はビニル基、メチルビニル基（例えば、2-methylvinyl）である。好ましいアラルキル基は炭素数が 7 ~ 10 のものである。特に好ましいアラルキル基は、例えばベンジル基（Bn）やアルキルナフチル基（例えば、1-naphthylmethyl, 2-naphthylmethyl）である。前記アルキル基、アリール基、アルケニル基、アラルキル基は、置換基を有する場合と、置換基を有さない場合とが有る。この置換基としては、例えば F, Cl, Br, I, CN 等が挙げられる。アルキル基も挙げられる。上記した基の他にも、例えば O, S 又は N（O, S, N は、置換基を有する場合と、置換基を有さない場合とが有る。）であっても良い。この場合の置換基としては、例えば炭素数が 1 ~ 10 のアルキルが挙げられる。従って、 $R^{15}$ ,  $R^{16}$ ,  $R^{17}$ ,  $R^{18}$  は、MeO, MeS, Me<sub>2</sub>N 等であっても良い。これ等の RO, RS, R<sub>2</sub>N（R = アルキル基）は好ましい。

20

30

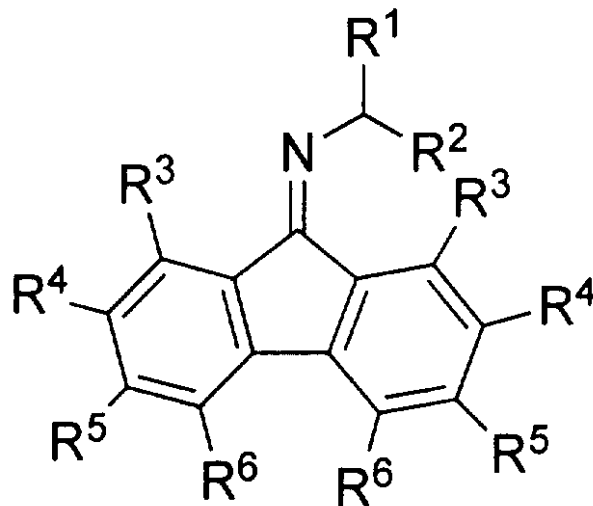
40

## 【 0 0 2 2 】

本発明は炭素 - 炭素結合を生成する反応方法である。この方法は、特に、アミノアルコール類縁体を生成する方法である。そして、下記の一般式 [ I ] で表される化合物と下記の一般式 [ I I I ] で表される化合物とを反応させる方法である。

## 【 0 0 2 3 】

一般式 [ I ]



10

一般式 [ I ] 中、 $R^1$ 、 $R^2$  は、H または炭化水素基（炭化水素基は、置換基を有する場合と、置換基を有さない場合とが有る。）である。 $R^1$  と  $R^2$  とは、同一でも、異なるものでも良い。 $R^3$ 、 $R^4$ 、 $R^5$ 、 $R^6$  は、H、F、Cl、Br、I、炭化水素基（炭化水素基は、置換基を有する場合と、置換基を有さない場合とが有る。）、O、S 又は N（O、S、N は、置換基を有する場合と、水素原子のみ有する場合とが有る。）である。 $R^3$ 、 $R^4$ 、 $R^5$ 、 $R^6$  は、全てが同一でも、異なるものでも良い。

20

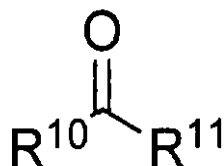
上記  $R^1$ 、 $R^2$ 、 $R^3$ 、 $R^4$ 、 $R^5$ 、 $R^6$  の炭化水素基は、好ましくは、炭素数が 1 ~ 10 のものである。そして、アルキル基、アリール基、アルケニル基、又はアラルキル基が好ましい。好ましいアルキル基は炭素数が 1 ~ 6 のものである。特に好ましいアルキル基は、メチル基、エチル基、プロピル基、*i*-プロピル基、ブチル基、*t*-ブチル基である。好ましいアリール基は炭素数が 6 ~ 10 のものである。特に好ましいアリール基は、フェニル基、ナフチル基（例えば、1-naphthyl, 2-naphthyl）である。好ましいアルケニル基は炭素数が 3 ~ 9 のものである。特に好ましいアルケニル基はビニル基、メチルビニル基（例えば、2-methylvinyl）である。好ましいアラルキル基は炭素数が 7 ~ 10 のものである。特に好ましいアラルキル基は、例えばベンジル基（Bn）やアルキルナフチル基（例えば、1-naphthylmethyl, 2-naphthylmethyl）である。前記アルキル基、アリール基、アルケニル基、アラルキル基は、置換基を有する場合と、置換基を有さない場合とが有る。この置換基としては、例えば F、Cl、Br、I、CN 等が挙げられる。アルキル基も挙げられる。 $R^1$ 、 $R^2$  は、特に、前記アルキル基、アリール基、アルケニル基、アラルキル基の置換基として、前記以外にも、アセタール基、*t*-ブチルジメチルシリルオキシ基などのトリアルキルシリルオキシ基、エトキシカルボニル基などのアルコキシカルボニル基も挙げられる。 $R^3$ 、 $R^4$ 、 $R^5$ 、 $R^6$  は、上記した基の他にも、例えば O、S 又は N（O、S、N は、置換基を有する場合と、置換基を有さない場合とが有る。）であっても良い。この場合の置換基としては、例えば炭素数が 1 ~ 10 のアルキルが挙げられる。従って、 $R^3$ 、 $R^4$ 、 $R^5$ 、 $R^6$  は、MeO、MeS、Me<sub>2</sub>N 等であっても良い。これ等の RO、RS、R<sub>2</sub>N（R = アルキル基）は好ましい。

30

40

【 0 0 2 4 】

一般式 [ I I I ]



50

一般式 [ I I I ] 中、 $R^{10}$  は炭化水素基である。 $R^{11}$  は H または炭化水素基である。

この炭化水素基は、好ましくは、炭素数が 1 ~ 10 のものである。そして、アルキル基、アリール基、アルケニル基、又はアラルキル基が好ましい。好ましいアルキル基は炭素数が 1 ~ 6 のものである。特に好ましいアルキル基は、メチル基、エチル基、プロピル基、*i*-プロピル基、ブチル基、*t*-ブチル基である。好ましいアリール基は炭素数が 6 ~ 10 のものである。特に好ましいアリール基は、フェニル基、ナフチル基（例えば、1-*n*-aphthyl, 2-*n*-aphthyl）である。好ましいアルケニル基は炭素数が 3 ~ 9 のものである。特に好ましいアルケニル基はビニル基、メチルビニル基（例えば、2-methylvinyl）である。好ましいアラルキル基は炭素数が 7 ~ 10 のものである。特に好ましいアラルキル基は、例えばアルキルナフチル基（例えば、1-naphthylmethyl, 2-naphthylmethyl）やベンジル基（Bn）である。前記アルキル基、アリール基、アルケニル基、アラルキル基は、置換基を有する場合と、置換基を有さない場合とが有る。この置換基としては、例えば F, Cl, Br, I, CN 等が挙げられる。炭素数が 1 ~ 10 のアルキル基も挙げられる。 $R^{10}$  と  $R^{11}$  とが共に炭化水素基である場合、これ等は、同一でも、異なるものでも良い。 $R^{10}$  と  $R^{11}$  とは繋がっていても良い。

10

#### 【 0 0 2 5 】

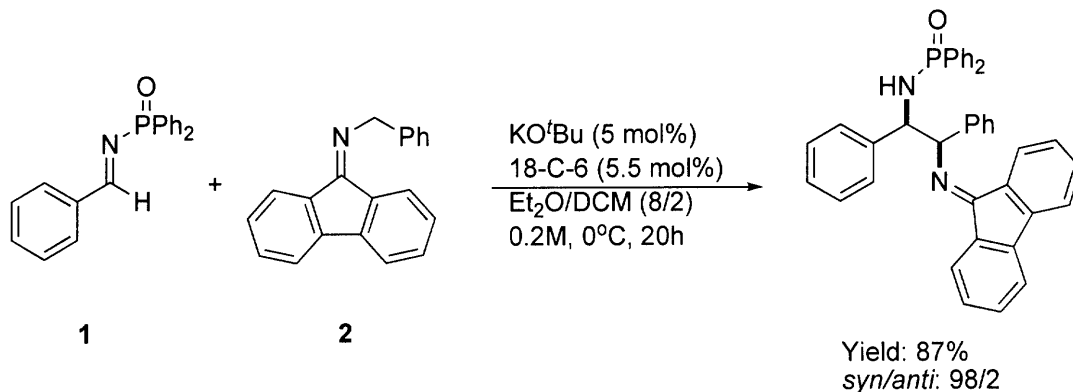
以下、具体的な実施例を挙げて本発明を説明する。但し、本発明は上記した技術思想を逸脱しない範囲において如何なるものであっても良い。すなわち、以下の実施例によって何ら制約を受けるものではない。

20

#### 【 0 0 2 6 】

[ ジアミンの合成方法 ]

[ フルオレノンイミンとして保護されたアルキルアミンを用いる Mannich 型反応 ]



30

本実施例では、DPP-imine と Fluorenone imine との反応について述べる。

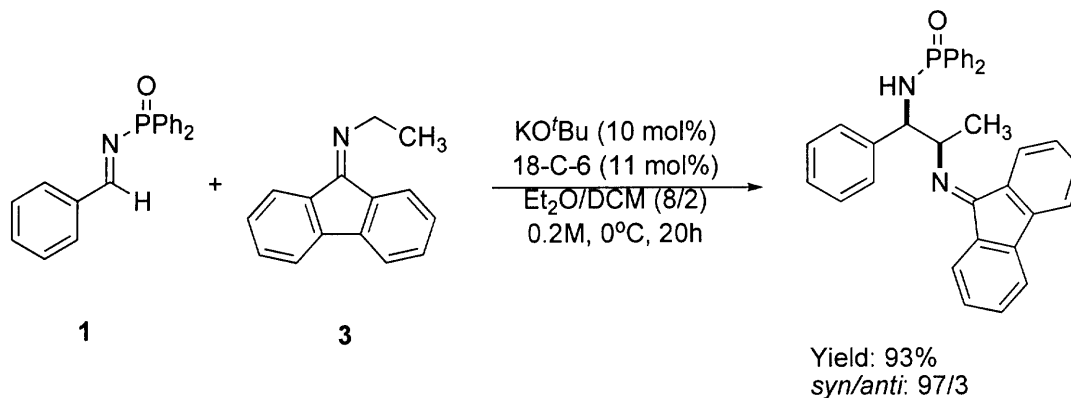
乾燥反応容器内に、アルゴン雰囲気下で、 $KO^tBu$  (0.010 mmol) と 18-crown-6 (0.011 mmol) とが入れられた。この後、無水ジエチルエーテル (0.2 ml) がシリンジで加えられた。そして、室温下で 10 分間の攪拌が行われた。攪拌後、0 に冷却された。この後、上記構造式の Fluorenone imine 2 (0.2 mmol) の無水ジエチルエーテル溶液 (0.6 ml) が添加された。そして、10 分間の攪拌が行われた。攪拌後、上記構造式の DPP-imine 1 (0.24 mmol) の無水ジクロロメタン (DCM) 溶液 (0.2 ml) が添加された。添加後、薄紫色の反応溶液が 20 時間に亘って攪拌された。攪拌後、飽和塩化アンモニウム (10 ml) が添加された。これにより反応が停止した。この後、常法による後処理が行なわれ、粗生成物が得られた。この粗生成物がシリカゲル薄層クロマトグラフィ (シリカゲル薄層クロマトグラフィは、ヘキサンと酢酸エチルとトリエチルアミンの混合液で処理) で精製された。この結果、上記反応式で示された構造で下記に示される特性の目的物が得られた。このジアミンの収率は 87% であった。syn/anti は 98/2 であった。

40

$^1\text{H}$  NMR ( $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  7.87 (d,  $J = 7.3$  Hz, 1H), 7.74–7.71 (m, 2H), 7.51 (d,  $J = 7.3$  Hz, 2H), 7.46–7.10 (m, 22H), 7.02 (t,  $J = 7.6$  Hz, 1H), 5.70 (s, 1H), 5.12 (dd,  $J = 10.1, 8.2$  Hz, 1H), 4.62 (m, 1H).  $^{13}\text{C}$  NMR ( $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  165.0, 143.8, 142.7, 141.6, 141.2, 138.0, 132.3, 132.2, 132.1, 132.0, 131.5, 131.4, 131.3, 131.2, 131.1, 128.5, 128.4, 128.3, 128.2 ( $J_{\text{PC}}, 2.8$  Hz), 128.1, 128.0, 127.5 ( $J_{\text{PC}}, 3.8$  Hz), 127.1, 127.0, 70.0 ( $J_{\text{PC}}, 7.6$  Hz), 62.6.  $^{31}\text{P}$  NMR ( $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  21.69.

10

【 0 0 2 7 】



20

本実施例でも、DPP-imineとFluorenone imineとの反応について述べる。

乾燥反応容器内に、アルゴン雰囲気下で、 $\text{KO}^t\text{Bu}$  (0.020 mmol) と 18-crown-6 (0.022 mmol) とが入れられた。この後、無水ジエチルエーテル (0.2 ml) がシリンジで加えられた。そして、室温下で10分間の攪拌が行われた。攪拌後、0 に冷却された。この後、上記構造式のFluorenone imine 3 (0.24 mmol) の無水ジエチルエーテル溶液 (0.6 ml) が添加された。そして、10分間の攪拌が行われた。攪拌後、上記構造式のDPP-imine 1 (0.24 mmol) の無水ジクロロメタン (DCM) 溶液 (0.2 ml) が添加された。添加後、淡青色の反応溶液が20時間に亘って攪拌された。攪拌後、飽和塩化アンモニウム水溶液が添加された。これにより反応が停止した。この後、常法による後処理が行われ、粗生成物が得られた。この粗生成物がシリカゲル薄層クロマトグラフィ (シリカゲル薄層クロマトグラフィは、ヘキサンと酢酸エチルとトリエチルアミンの混合液で処理) で精製された。この結果、上記反応式で示された構造で下記に示される特性の目的物が得られた。このジアミンの収率は93%であった。syn/antiは97/3であった。

30

$^1\text{H}$  NMR ( $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  7.97–7.94 (m, 2H), 7.76–7.73 (m, 3H), 7.64 (d,  $J = 7.8$  Hz, 1H), 7.56 (d,  $J = 7.8$  Hz, 1H), 7.49–7.45 (m, 3H), 7.39–7.07 (m, 13H), 5.20 (t,  $J = 8.7$  Hz, 1H), 4.76–4.73 (m, 1H), 4.44–4.39 (m, 1H), 1.66 (d,  $J = 6.4$  Hz, 3H).

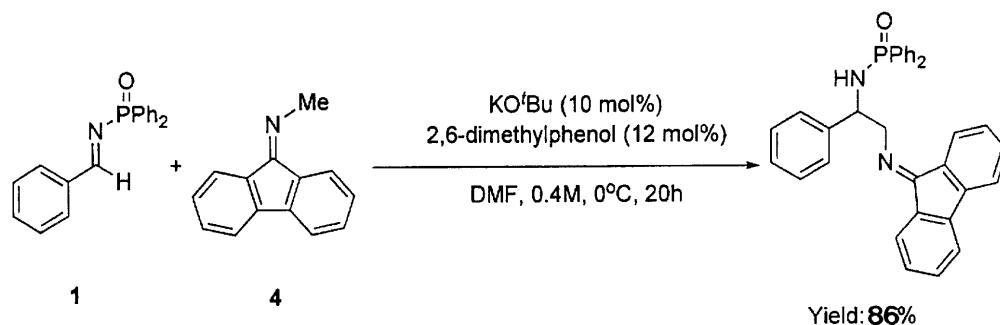
40

$^{13}\text{C}$  NMR ( $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  1162.2, 143.8 ( $J_{\text{PC}}, 3.8$  Hz), 143.6, 140.7, 138.1, 134.2, 133.0 ( $J_{\text{PC}}, 7.6$  Hz), 132.6, 132.5, 131.8, 131.7, 131.5, 131.3, 131.2, 131.1, 130.9, 128.4, 128.3, 128.1, 128.0, 127.9, 127.0, 126.8, 126.7.

$^{31}\text{P}$  NMR ( $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  23.38

50

【 0 0 2 8 】



10

本実施例でも、DPP-imineとFluorenone imineとの反応について述べる。

乾燥反応容器内に、アルゴン雰囲気下で、 $\text{KO}^t\text{Bu}$  (0.020 mmol) と 2,6-dimethylphenol (0.024 mmol) とが入れられた。この後、無水ジメチルホルムアミド (DMF 0.2 ml) がシリンジで加えられた。そして、室温下で30分間の攪拌が行われた。攪拌後、0 に冷却された。この後、上記構造式のFluorenone imine 4 (0.2 mmol) の無水DMF溶液 (0.1 ml) が添加された。そして、10分間の攪拌が行われた。攪拌後、上記構造式のDPP-imine 1 (0.24 mmol) の無水DMF溶液 (0.2 ml) が添加された。添加後、暗褐色の反応溶液が20時間に亘って攪拌された。攪拌後、飽和塩化アンモニウム水溶液が添加された。これにより反応が停止した。この後、常法による後処理が行われ、粗生成物が得られた。この粗生成物がシリカゲル薄層クロマトグラフィ (シリカゲル薄層クロマトグラフィは、ヘキサンと酢酸エチルとトリエチルアミンの混合液で処理) で精製された。この結果、上記反応式で示された構造で下記に示される特性の目的物が得られた。このジアミンの収率は86%であった。

20

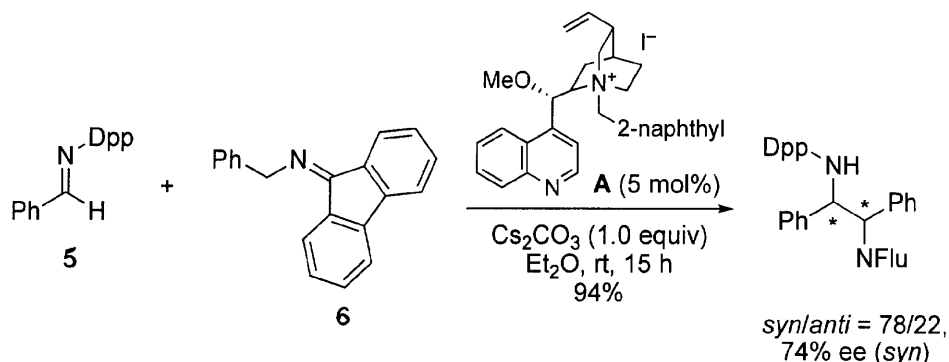
$^1\text{H NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  7.94-7.92 (m, 2H), 7.86 (m, 2H), 7.72 (dd,  $J = 11.3, 7.9$  Hz, 2H), 7.60 (d,  $J = 7.6$  Hz, 1H), 7.53 (d,  $J = 7.6$  Hz, 1H), 7.49-7.32 (m, 10H), 7.29-7.19 (m, 5H), 4.81-4.80 (m, 1H), 4.69-4.68 (m, 1H), 4.61 (dd,  $J = 16.2, 8.1$  Hz, 1H), 4.44 (dd,  $J = 15.8, 7.9$  Hz, 1H).

30

$^{13}\text{C NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  164.2, 143.4, 142.8, 141.1, 138.2, 132.6, 132.5, 132.0, 131.9, 131.8, 131.7, 131.4, 130.9, 128.5, 128.4, 128.3, 128.2, 127.9, 127.4, 127.1, 127.0, 122.3, 120.3, 119.4, 59.8, 55.2.

$^{31}\text{P NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  24.40.

【 0 0 2 9 】



40

50

本実施例でも、DPP-imineとFluorenone imineとの反応について述べる。

乾燥反応容器内に、アルゴン雰囲気下で、四級アンモニウム塩A (5.8 mg : 5 mol %)と、炭酸セシウム ( $\text{Cs}_2\text{CO}_3$ , 33 mg : 0.10 mmol)と、DPPイミン5 (34 mg : 0.11 mmol)と、無水エーテル ( $\text{Et}_2\text{O}$ , 0.8 mL)とが入れられた。この後、室温下で、10分間の攪拌が行われた。この後、フルオレノンイミン6 (27 mg : 0.10 mmol)の無水エーテル溶液 (0.2 mL)が加えられた。そして、攪拌が室温下で15時間行われた。この後、反応溶液を塩化メチレン ( $\text{CH}_2\text{Cl}_2$ )で希釈した。そして、反応液がセライトろ過され、減圧下で濃縮処理された。そして、分取用薄層シリカゲルクロマトグラフィにより精製が行われた。この結果、上記反応式で示された構造で下記に示される特性の目的物が得られた。このジアミンの収率は94% (54 mg : 0.094 mmol)であった。前記実施例にあつては、syn/antiが98/2, 97/3であったのに対して、本実施例では、光学活性な第四級アンモニウム塩が触媒として用いられたことから、syn/antiは78/22であった。尚、ジアステレオ比は $^1\text{H}$ -NMR分析によって決定された。

10

$^1\text{H}$  NMR ( $\text{CDCl}_3$ , 399.78 MHz):  $\delta$  7.87 (d,  $J = 7.3$  Hz, 1H), 7.74-7.71 (m, 2H), 7.51 (d,  $J = 7.3$  Hz, 2H), 7.46-7.10 (m, 22H), 7.02 (t,  $J = 7.6$  Hz, 1H), 5.70 (s, 1H), 5.12 (dd,  $J = 10.1, 8.2$  Hz, 1H), 4.62 (m, 1H).  $^{13}\text{C}$  NMR ( $\text{CDCl}_3$ , 100.53 MHz):  $\delta$  165.0, 143.8, 142.8, 141.7, 141.2, 138.0, 132.3, 132.2, 132.1, 132.0, 131.5, 131.4, 131.3, 131.2, 131.1, 128.5, 128.4, 128.3, 128.2 ( $J_{\text{PC}} = 2.8$  Hz), 128.1, 128.0, 127.5 ( $J_{\text{PC}} = 3.8$  Hz), 127.1, 127.0, 70.0 ( $J_{\text{PC}} = 7.6$  Hz), 62.6.  $^{31}\text{P}$  NMR ( $\text{CDCl}_3$ ):  $\delta$  21.7. IR (KBr) 3353, 3056, 1645, 1598, 1200, 1119, 698  $\text{cm}^{-1}$ ; HRMS (DART); Exact mass calcd for  $\text{C}_{39}\text{H}_{32}\text{N}_2\text{OP}$  [ $\text{M}+\text{H}$ ] $^+$ , 575.2252. Found 575.2226. Chiral HPLC; Daicel Chiralcel IB; hexane/EtOH = 40/1, flow rate = 0.5 mL/min:  $t_{\text{R}} = 52.9$  min (Minor enantiomer),  $t_{\text{R}} = 61.0$  min (Major enantiomer).

20

30

#### 【0030】

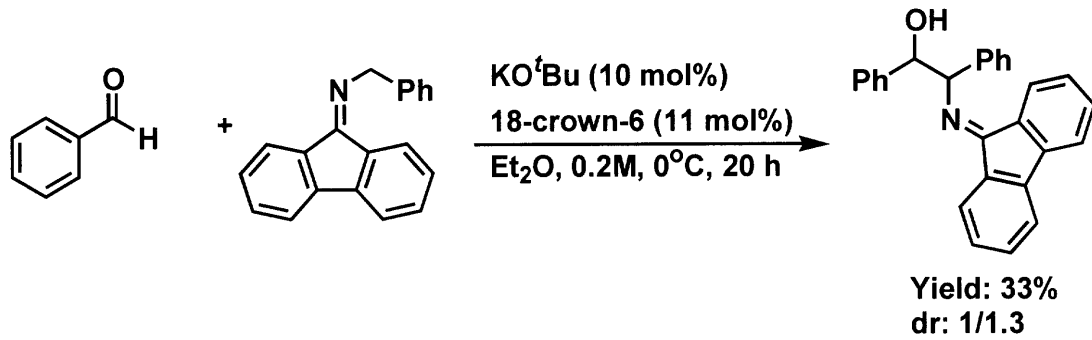
上記実施例で用いた一般式 [ I ] [ I I ] の化合物の代わりに、一般式 [ I ] ( $\text{R}^1 = \text{Bn}$ ,  $\text{R}^2 = \text{R}^3 = \text{R}^4 = \text{R}^5 = \text{R}^6 = \text{H}$ ) の化合物と一般式 [ I I ] ( $\text{R}^7 = \text{Ph}$ ,  $\text{R}^8 = \text{H}$ ,  $\text{R}^9 = \text{tBuOCO}$ ) の化合物とが用いられた場合、一般式 [ I ] ( $\text{R}^1 = \text{Bn}$ ,  $\text{R}^2 = \text{R}^3 = \text{R}^4 = \text{R}^5 = \text{R}^6 = \text{H}$ ) の化合物と一般式 [ I I ] ( $\text{R}^7 = \text{p-MeOPh}$ ,  $\text{R}^8 = \text{H}$ ,  $\text{R}^9 = \text{Ph}_2\text{P(O)}$ ) の化合物とが用いられた場合、一般式 [ I ] ( $\text{R}^1 = \text{Bn}$ ,  $\text{R}^2 = \text{R}^3 = \text{R}^4 = \text{R}^5 = \text{R}^6 = \text{H}$ ) の化合物と一般式 [ I I ] ( $\text{R}^7 = \text{p-Cl}$ ,  $\text{R}^8 = \text{H}$ ,  $\text{R}^9 = \text{Ph}_2\text{P(O)}$ ) の化合物とが用いられた場合でも、上記実施例と同様な結果が得られた。

40

#### 【0031】

[ アミノアルコールの合成方法 ]

[ ベンズアルデヒドとFluorenone imineとの反応 ]



10

本実施例では、ベンズアルデヒドとFluorenone imineとの反応について述べる。

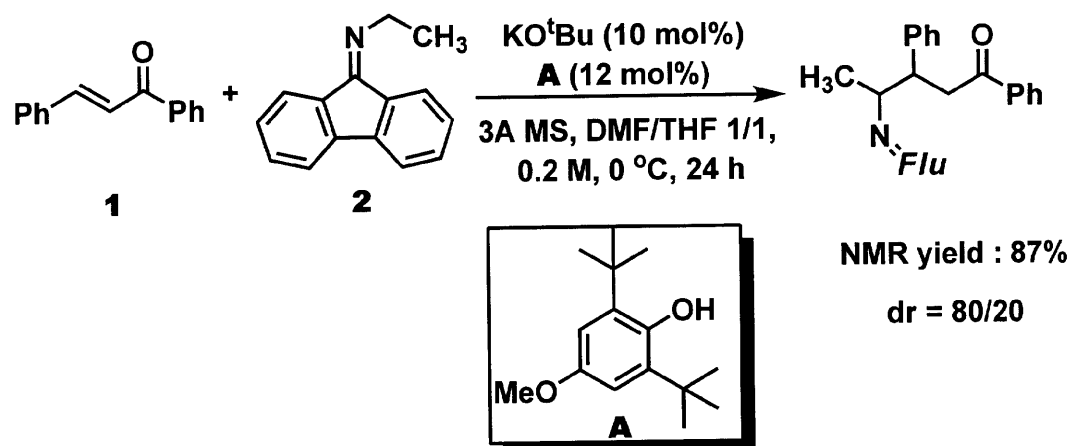
乾燥反応容器内に、アルゴン雰囲気下で、 $\text{KO}^t\text{Bu}$  (0.020 mmol) と 18-crown-6 (0.022 mmol) とが入れられた。この後、無水ジエチルエーテル (0.2 ml) がシリンジで加えられた。そして、室温下で10分間の攪拌が行われた。攪拌後、0 に冷却された。この後、上記構造式のFluorenone imine (0.2 mmol) の無水ジエチルエーテル溶液 (0.6 ml) が添加された。そして、10分間の攪拌が行われた。攪拌後、ベンズアルデヒド (0.24 mmol) の無水ジエチルエーテル溶液 (0.2 ml) が添加された。添加後、薄紫色の反応溶液が20時間に亘って攪拌された。攪拌後、飽和塩化アンモニウム (10 ml) が添加された。これにより反応が停止した。この後、常法による後処理が行なわれ、粗生成物が得られた。この粗生成物がシリカゲル薄層クロマトグラフィ (シリカゲル薄層クロマトグラフィは、ヘキサンと酢酸エチルとトリエチルアミンの混合液で処理) で精製された。この結果、上記反応式で示された構造で下記に示される特性の目的物が得られた。このアミノアルコールの収率は33% (NMR収率) であった。又、約1:1のジアステレオ混合物であった。

20

$^1\text{H NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ ): minor isomer  $\delta$  7.74-7.07 (m, 18H), 5.61 (d,  $J = 4.8$  Hz, 1H), 5.20 (d,  $J = 4.8$  Hz, 1H), 3.69 (br, 1H). major isomer  $\delta$  7.74-7.07 (m, 18H), 5.38 (d,  $J = 6.0$  Hz, 1H), 5.09 (d,  $J = 6.4$  Hz, 1H), 4.2 (br, 1H).

30

【0032】



40

本実施例では、1,4-付加反応について述べる。

乾燥反応容器内に、アルゴン雰囲気下で、 $\text{KO}^t\text{Bu}$  (0.020 mmol) と上記化合物 A (0.024 mmol) とが入れられた。この後、DMF (0.2 ml) がシリンジで加えられた。そして、室温下で30分間の攪拌が行われた。攪拌後、0 に冷却された。この後、上記構造式のFluorenone imine 2 (0.2 mmol) の DMF 溶液 (0.3 ml) が添加された。そして、10分間の攪拌が行われた。攪拌後、カ

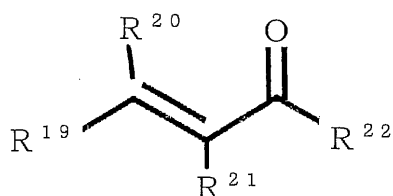
50



ルコン 1 ( 0 . 2 2 m m o l ) の T H F 溶 液 ( 0 . 5 m l ) が 添 加 さ れ た 。 添 加 後 、 濃 紫 色 の 反 応 溶 液 が 2 4 時 間 に 亘 っ て 攪 拌 さ れ た 。 攪 拌 後 、 飽 和 塩 化 ア ン モ ニ ウ ム が 添 加 さ れ た 。 こ れ に よ り 反 応 が 停 止 し た 。 こ の 後 、 常 法 に よ る 後 処 理 が 行 な わ れ 、 粗 生 成 物 が 得 ら れ た 。 収 率 は ジ ベ ン ギ ル を 内 部 標 準 と し て  $^1\text{H}$  N M R で 決 定 さ れ た 。

$^1\text{H}$  NMR (CDCl<sub>3</sub>):  $\delta$ 7.89 (d,  $J=7.3$  Hz, 2H), 7.87-7.19 (m, 16H), 4.77 (dt,  $J=14.9$ , 6.5 Hz, 1H), 3.81 (td,  $J=9.2$ , 4.3 Hz, 1 H), 3.67 (dd,  $J=16.2$ , 4.3 Hz, 1H), 3.24 (dd,  $J=16.2$ , 9.4 Hz, 1 H), 1.24 (d,  $J=6.8$  Hz, 3H).

尚、上記化合物 (カルコン 1) は下記の一般式で表される化合物の場合も同様であった 10



この一般式中、 $R^{19}$ ,  $R^{20}$ ,  $R^{21}$ ,  $R^{22}$  は H 又は炭化水素基 (置換基を有する場合でも有さない場合でも良い。) である。但し、 $R^{22}$  は、 $-\text{OR}$ ,  $-\text{SR}$ ,  $-\text{NR}_2$  (R は置換基を有することも有る炭化水素基) であっても良い。 20

フロントページの続き

Fターム(参考) 4H039 CA71 CA99 CF40  
4H050 AA02 AC20 AC50 AC81 BA50 BA51